

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Minoru YAMADA et al.

Application No.: 09/812,997

Docket No.: 109016

Filed: March 21, 2001

For: NEAR-FIELD OPTICAL HEAD



CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-081580 filed March 23, 2000.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

 X is filed herewith.

 was filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

James A. Oliff
Registration No. 27,075

Thomas J. Pardini
Registration No. 30,411

JAO:TJP/zmc
Date: August 13, 2001

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461
--

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日

Date of Application: AUG 13 2001 2000年 3月23日

願番号

Application Number:

特願2000-081580

願人

Applicant(s):

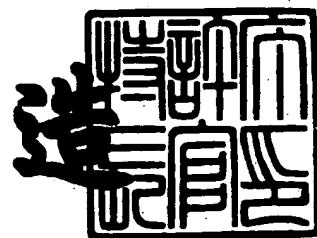
ティーディーケイ株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 4月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3028519

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-01233

【提出日】 平成12年 3月23日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 G11B 7/125

【発明の名称】 近接場光を用いる光ヘッド

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 石川県金沢市寺町4丁目5番10号

 【氏名】 山田 実

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

 【氏名】 木ノ内 充

【特許出願人】

 【識別番号】 000003067

 【氏名又は名称】 ティーディーケー株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100059258

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉村 暁秀

【選任した代理人】

 【識別番号】 100072051

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

 【識別番号】 100098383

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉村 純子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015093

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【書類名】 明細書

【発明の名称】 近接場光を用いる光ヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 それぞれ電流注入電極に電氣的に接続されたクラッド層で活性層を挟み、一方のクラッド層中の活性層との界面或いは活性層に近接して周期的な波状形状構造を有する第 1 の反射部材を形成し、一方の端面に微小開口の出射窓を有する第 2 の反射部材を形成し、他方の端面に第 3 の反射部材を形成した分布帰還型レーザを具え、この分布帰還型レーザの出射窓から射出されるレーザ光を近接場に配置した光記録媒体に照射するようにしたことを特徴とする近接場光を用いる光ヘッド。

【請求項 2】 前記電流注入電極を介して分布帰還型レーザへ注入される電流の大きさを光記録媒体に記録すべき情報に応じて変化させて、強度変調されたレーザ光を光記録媒体へ照射して情報を記録するように構成した請求項 1 に記載の近接場光を用いる光ヘッド。

【請求項 3】 前記分布帰還型レーザへの注入電流を一定に維持して一定強度のレーザ光を光記録媒体へ照射し、光記録媒体から反射されるレーザ光を前記出射窓を経て分布帰還型レーザへ戻し、前記電流注入電極間に生じる電圧変化を検出して光記録媒体に記録されている情報を再生するように構成した請求項 1 または 2 に記載の近接場光を用いる光ヘッド。

【請求項 4】 前記分布帰還型レーザへの注入電流を一定に維持して一定強度のレーザ光を光記録媒体へ照射し、光記録媒体から反射されるレーザ光を前記出射窓を経て分布帰還型レーザへ戻し、この分布帰還型レーザで増幅され、前記第 3 の反射部材から出射されるレーザ光を受光して光記録媒体に記録されていた情報の再生信号を出力する光検出器を設けたことを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の近接場光を用いる光ヘッド。

【請求項 5】 前記分布帰還型レーザの第 2 の反射部材の内側に誘電体膜を設けたことを特徴とする請求項 1 ～ 4 の何れかに記載の近接場光を用いる光ヘッド。

【請求項 6】 前記分布帰還型レーザの第 3 の反射部材を多層誘電体膜で構成したことを特徴とする請求項 1 ～ 5 の何れかに記載の近接場光を用いる光ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術】

本発明は、光記録媒体に情報を記録したり、光記録媒体に記録された情報を再生するための光ヘッドに関するものであり、特に近接場光を用いて高密度記録を実現できる光ヘッドに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来の一般的な光ヘッドは、記録時においては、半導体レーザからのレーザ光を光ディスクに照射して、光ディスク材料を熱的に変化させている。再生時には、半導体レーザからのレーザ光を光ディスクに照射し、その反射光の強度や偏波面などを光検出器で検出している。光ディスクに記録される情報密度は、対物レンズで集光されたレーザ光のビーム径で定まり、光波長の $1/2$ が限界とされている。また、光源としての半導体レーザと光検出器とは別の素子であるため、光ヘッドのサイズや重量が大きくなり、部品点数が増えるのでコスト高となるばかりではなく、半導体レーザから出射したレーザ光に対し、最大でも $1/4$ のエネルギーしか光検出器に戻って来ないので、再生信号のSN比が小さいという問題もある。

【0003】

このような問題を軽減するために、例えば特開平9-145603号公報や特開平10-255302号公報に記載されているような近接場光を利用した光ヘッドが提案されている。この光ヘッドは、光の出射部付近には近接場或いは近傍界と呼ばれる光成分が存在し、この成分を利用することにより波長の $1/2$ 以下の極微小領域を用いて光による情報の記録や再生が可能であるという事実に基づいている。

【0004】

また、光が半導体レーザへ入射すると、半導体レーザの電流注入電極間の電圧が変化することから、半導体レーザ自身を光検出器として利用した光ヘッドが、例えば特開昭57-133531号公報や特開昭63-74128号公報におい

て提案されている。このような光ヘッドでは、原理的には半導体レーザから出射したレーザ光の100%が半導体レーザへ戻って来る。

【0005】

【発明が解決すべき課題】

上述したように、近接場と半導体レーザによる光検出法とを併用した新しい光ヘッドの開発が進められている。しかしながら、近接場といえども、出射光のビーム径を小さくするために、半導体レーザの出射窓の大きさを小さくすると、出力できるレーザ光量は少なくなり、光記録媒体への情報の記録を正確に行うことができなくなる。したがって、必要な光量を確保するために微小化に限界があり、記録密度を格段と上げることは困難である。

【0006】

また、半導体レーザへの光の再入射は半導体レーザの動作を不安定にさせ、戻り光雑音と呼ばれる過剰雑音を発生させることが知られており、例えばT. Morikawa et al, Electronics Letters, Vol. 12, p.435, 1976に記載されている。このような過剰雑音によって、光検出に誤動作が入り、光記録媒体に記録されている情報を正確に再生することができないという問題がある。

【0007】

したがって、本発明の目的は、上述した従来の問題を解消若しくは軽減し、レーザ光のビーム径を十分に小さくして記録密度を上げることができると共に十分な光量のレーザ光を出射して正確な情報の記録を行うことができる光ヘッドを提供しようとするものである。

【0008】

本発明の他の目的は、半導体レーザへの戻り光があっても安定なレーザ動作が可能であり、光記録媒体に記録された情報を正確に再生することができる光ヘッドを提供しようとするものである。

【0009】

本発明のさらに他の目的は、半導体レーザとは別個の光検出器を用いても、半導体レーザから出射されるレーザ光のエネルギーを有効に利用して情報の再生を行うことができる光ヘッドを提供しようとするものである。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明による近接場光を用いる光ヘッドは、それぞれ電流注入電極に電氣的に接続されたクラッド層で活性層を挟み、一方のクラッド層中の活性層ととの界面或いは活性層と近接して周期的な波状形状構造を有する第 1 の反射部材を形成し、一方の端面に微小開口の出射窓を有する第 1 の反射部材を形成し、他方の端面に第 3 の反射部材を形成した分布帰還型レーザを具え、この分布帰還型レーザの前記出射窓から射出されるレーザ光を近接場に配置した光記録媒体に照射するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 0 1 1 】

このような本発明による光ヘッドは、情報を光記録媒体へ書き込む記録用光ヘッドとして構成することができる。このような記録用光ヘッドにおいては、前記電流注入電極を介して分布帰還型レーザへ注入される電流を光記録媒体に記録すべき情報に応じて変化させ、強度変調されたレーザ光を光記録媒体へ照射して光記録媒体の材料に熱的な変化を与えて情報を記録するように構成することができる。

【 0 0 1 2 】

また、本発明による光ヘッドは、光記録媒体に記録された情報を読み取る再生用光ヘッドとしても構成することができる。このような再生用光ヘッドの好適な実施例においては、前記分布帰還型レーザへの注入電流を一定に維持して一定強度のレーザ光を光記録媒体へ照射し、光記録媒体から反射されるレーザ光を前記出射窓を経て分布帰還型レーザへ戻し、前記電流注入電極間に生じる電圧変化を検出して光記録媒体に記録されている情報を再生するように構成することができる。このような再生用光ヘッドの構成と、上述した記録用光ヘッドの構成とを併せることにより記録再生用光ヘッドとすることができる。

【 0 0 1 3 】

さらに、再生用光ヘッドとしての他の好適な実施例においては、前記分布帰還型レーザへの注入電流を一定に維持して一定強度のレーザ光を光記録媒体へ照射し、光記録媒体から反射されるレーザ光を前記出射窓を経て分布帰還型レーザへ

戻し、分布帰還型レーザで増幅され、前記第3の反射部材から出射されるレーザ光を受光して光記録媒体に記録されていた情報の再生信号を出力する光検出器を設ける。このような再生用光ヘッドの構成と、上述した記録用光ヘッドの構成とを併せることによって記録再生光ヘッドを得ることができることは勿論である。

【00014】

さらに、本発明による光ヘッドにおいては、前記分布帰還型レーザの前端に設けた第2の反射部材を、微小開口の出射窓を形成した金属膜と、その内側に設けた誘電体膜とで構成するのが好適である。この場合、金属膜の内側に設けた誘電体膜は電氣的な絶縁と光出射の効率を上げるためのものである。また、出射窓を設けた第2の反射部材と対向する第3の反射部材は、最適な反射率を得るための多層誘電体膜で構成するのが好適である。

【0015】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明による光ヘッドの一実施例の構成を示す線図的な断面図である。本例の光ヘッドは、情報を光記録媒体へ書き込む記録用光ヘッドとして構成されている。本発明の光ヘッドは、基本的に分布帰還型レーザ（DFBレーザと称する）11を具えるものである。このDFBレーザ11は、ダブルヘテロ構造、量子井戸構造或いは歪量子井戸構造より成る活性層12を、クラッド層13および14で挟み、一方のクラッド層13中に、活性層12に接近して周期的な波形状構造を有する第1の反射部材15を形成した構造となっている。活性層12およびクラッド層13、14は、III-V族或いはII-VI族の化合物半導体によって作られている。図1では、クラッド層13の、活性層12に接近する位置に波形状構造を持った第1の反射部材15が設けられているとしたが、この波形状構造を有する第1の反射部材15は活性層12とクラッド層13との界面に設けることもできる。また、クラッド層13の上には低抵抗の電極接続層16が設けられ、その上に一方の電極17が設けられている。さらに、これらの半導体層は基板18によって支持され、この基板には他方の電極19が設けられている。本例では、基板18およびクラッド層14はn型の半導体材料で形成され、活性層

1 2 は真性半導体材料で形成され、クラッド層 1 3 および電極接続層 1 6 は p 型半導体材料で形成されている。

【 0 0 1 6 】

D F B レーザ 1 1 の出射側の端面には第 2 の反射部材 2 0 を設け、反対面の端面には第 3 の反射部材 2 3 が設けてある。第 2 の反射部材 2 0 は、電氣的な絶縁と、光出射の効率を上げるための誘電体膜 2 1 と、不要な光出射を防ぎ、レーザ内に効率良く光を戻すための反射鏡として作用する金属膜 2 2 とで構成されている。この金属膜 2 2 のほぼ中央には、レーザ光を出射させるための微小開口の出射窓 2 2 a を形成する。この出射窓 2 2 a の直径は、レーザ光の波長 λ に対してほぼ $\lambda / 1 0 0$ から λ の範囲の値とすることができる。また、D F B レーザ 1 1 の出射側端面とは反対側の後端面に設けた第 3 の反射部材 2 3 は、最適な反射率を得るために多層誘電体膜で構成する。

【 0 0 1 7 】

それぞれクラッド層 1 3 および 1 4 と電氣的に接続された電流注入電極 1 7 および 1 9 を、それぞれ導線 2 4 および 2 5 を介して注入電流源 2 6 に接続する。この注入電流源 2 6 によって電極 1 7 から電極 1 9 へ電流を流すことによってレーザを発振させることができる。ここで、基板 1 8 およびクラッド層 1 4 を P 型半導体材料で形成し、クラッド層 1 3 および電極接続層 1 6 を n 型の半導体材料で形成する場合には、電極間を流れる電流の向きは逆となる。

【 0 0 1 8 】

本例の光ヘッドは、D F B レーザ 1 1 の第 2 の反射部材 2 0 に設けた出射窓 2 2 a に対向して近接配置された光記録媒体 2 7 へ情報を書き込む記録用光ヘッドとして構成されている。図面では出射窓 2 2 a と光記録媒体 2 7 との間の距離を大きく描いてあるが、実際には出射窓 2 2 a の直径と同程度のほぼ $\lambda / 1 0 0$ から λ の範囲の値である。注入電流源 2 6 へ記録すべき情報信号を供給して D F B レーザ 1 1 へ注入する電流の大きさを情報信号に応じて変化させることにより、D F B レーザの出射窓 2 2 a から出射されるレーザ光の強度を変化させる。このように強度変調されたレーザ光を光記録媒体 2 7 へ照射することによって光記録媒体の材料に熱的な変化を与え、情報を高密度で書き込むことができる。

【 0 0 1 9 】

図 2 は、本発明による光ヘッドの第 2 の実施例の構成を線図的に示すものであり、前例と同様の部分は同じ符号を付けて示し、その詳細な説明は省略する。本例の光ヘッドは、光記録媒体 2 7 へ情報を書き込む記録用光ヘッドとして作用すると共に光記録媒体に記録された情報を読み取る再生用光ヘッドとしても作用するものである。本例の光ヘッドによって光記録媒体 2 7 に情報を記録する動作は上述した第 1 の実施例と同様であり、記録すべき情報信号によって注入電流源 2 6 から D F B レーザ 1 1 へ注入される電流を変調し、これに応じて強度変調されたレーザ光を、出射窓 2 2 a を経て D F B レーザの近接場に配置された光記録媒体 2 7 へ照射し、光記録媒体の材料に熱的な変化を与えて情報を書き込むことができる。

【 0 0 2 0 】

一方、光記録媒体 2 7 に高密度で記録されている情報を読み出す場合には、注入電流源 2 6 から一定の注入電流を D F B レーザ 1 1 へ供給し、強度が一定のレーザ光を発生させ、これを出射窓 2 2 a を経て光記録媒体 2 7 へ照射する。この光記録媒体 2 7 に記録された情報で変調され、光記録媒体から反射されるレーザ光を出射窓 2 2 a を経て D F B レーザ 1 1 へ入射させる。このように光記録媒体 2 7 で反射され、D F B レーザ 1 1 へ入射する戻りレーザ光によって D F B レーザの発振しきい値電流が変化するので、レーザ内部の光子数が変化し、その結果として電極 1 7 および 1 9 間の電圧が変化する。これらの電極 1 7 および 1 9 間の電圧の変化を電圧変化検出回路 2 8 によって検出することによって、光記録媒体 2 7 に記録されていた情報を表す再生信号を得ることができる。

【 0 0 2 1 】

図 3 は、本発明による光ヘッドの第 3 の実施例の構成を示すものである。本例の光ヘッドも、前例と同様に記録用および再生用光ヘッドとして機能するものである。ただし、本例では D F B レーザ 1 1 の第 3 の反射部材 2 3 の後方に、光検出器 3 1 を配置し、D F B レーザの第 3 の反射部材から出射されるレーザ光を受光して情報を表す再生信号を出力するようにしたものである。

【 0 0 2 2 】

本例の光検出器 3 1 は、IV 族半導体或いは III-V 族または II-VI 族化合物半導体によって形成されている基板 3 2、光吸収層 3 3 およびキャップ層 3 4 からなり、このキャップ層の上には入射窓 3 5 a を有する電極 3 5 が形成され、基板 3 2 の他方の表面にも電極 3 6 が形成されている。このような構造を有する光検出器 3 1 自体は公知であるが、本発明では他の任意の構造の光検出器を用いることができる。

【 0 0 2 3 】

光記録媒体 2 7 に記録された情報の読み取りを行う場合には、注入電流源 2 6 から一定の注入電流を DFB レーザ 1 1 へ供給し、一定の輝度を有するレーザ光を第 2 の反射部材 2 0 の出射窓 2 2 a から出射させ、光記録媒体 2 7 へ照射する。光記録媒体 2 7 に記録された情報で変調され、光記録媒体で反射されるレーザ光を出射窓 2 2 a を経て DFB レーザ 1 1 へ入射させる。この戻りレーザ光により、上述したようにレーザ発振しきい値電流が変化し、レーザ内部の光子数が変化する。したがって、DFB レーザ 1 1 の第 3 の反射部材 2 3 を経て後方へ出射されるレーザ光の強度も変化する。このように光記録媒体 2 7 に記録された情報に応じて強度変調され、DFB レーザで増幅されたレーザ光を光検出器 3 1 で受光して、光電変換することによって、記録情報を表す再生信号をきわめて高い感度で得ることができる。

【 0 0 2 4 】

図 2 に示した第 2 の実施例についての計算例を次に説明する。DFB レーザ 1 1 の活性層 1 2 を GaAs で形成し、クラッド層 1 3 および 1 4 を AlGaAs で形成し、第 2 および第 3 の反射部材 2 0 および 2 3 間の距離として定義される共振器長を $L = 150 \mu\text{m}$ とする。また、第 1 の反射部材 1 5 を構成する波形状構造の周期は、波長 $\lambda = 0.855 \mu\text{m}$ のレーザ光が発振されるように構成する。

【 0 0 2 5 】

図 4 は、このような DFB レーザ 1 1 を用い、出射窓 2 2 a から出射したレーザ光が光記録媒体 2 7 で反射され、出射窓から DFB レーザへ戻り、レーザ内の光と結合するまでの総合的な戻り光率 Γ を横軸に取り、DFB レーザ 1 1 の電極

17および19間の電圧変化を検出する電圧変化検出回路28において検出される電圧変化 ΔV (mV) を縦軸に取って示すグラフである。図4において、曲線Aは本発明による光ヘッドの特性を示すものであり、第1の反射部材15を構成する波状形状構造によりレーザ内での反射を表す係数が $\kappa L = 3$ 、第3の反射部材23による電力反射率が $R_b = 0.0$ 、第2の反射部材20による電力反射率が $R_f = 0.95$ の場合である。また、第2および第3の反射部材20および23との境界における第1の反射部材15の波状形状構造の形状、すなわち位相は、検出電圧の絶対値が大きくなるように最適化してある。

【0026】

図4の曲線Bは、通常のアブリペロー型共振器を用いた場合、つまり本発明のように波状形状構造が存在せず、全端面および後端面に設けた反射鏡を用いて発振させた場合の特性を示すものである。この場合は、 $R_b = 0.5$ 、 $R_f = 0.95$ である。曲線AおよびBにおいてもレーザ発振のしきい値はほぼ同じである。

【0027】

図4から明らかなように、波状形状構造を有する第1の反射部材15を設けたDFBレーザを用いる本発明の光ヘッドの方が、このような波状形状構造を持たない光ヘッドに比べて検出感度が6倍程度増大している。この感度増加の理由は完全には解明されていないが、以下のような理由によるものであると考えられる。

【0028】

DFBレーザ11の第2の反射部材20の出射窓22a付近では、金属膜22で反射される光と、出射窓から再入射してくる光成分とが合波してレーザ内部へ戻る。これらの成分が同位相であれば互いに強め合い、逆位相であれば弱め合う。アブリペロー共振器の場合には、複数の共振器縦モードが存在しており、戻り光が存在する場合も存在しない場合にも共に、最も低いしきい値となるモードで発振する。

【0029】

一方、波状形状構造が存在する場合には、この波状形状構造によって発振縦モ

ードが1本に選択されている。そして、波状形状構造を有する第1の反射部材15と、第2の反射部材20および第3の反射部材23とによる複合共振器となるので、第3の反射部材23を構成する多層誘電体膜の反射率 R_b 、第1の反射部材15を構成する波状形状構造と、第2の反射部材20および第3の反射部材23とのそれぞれの境界での形状（位相）、第2の反射部材20の誘電体膜21の光学的膜厚、金属膜22の反射率 R_f 、戻り光の位相などによって発振しきい値が敏感に変化する。したがって、戻り光の有無や強弱の変化を電圧の変化として検出する場合、波状形状構造を有する第1の反射部材15を含めたDFBレーザの種々の構造と、戻り光の位相関係とを最適化することによって検出感度を上げることができる。

【0030】

なお、ファブリイペロー共振器の場合には、戻り光によって発振縦モードが移動するので、モードホッピング雑音（戻り光雑音の一種）が増加してしまうことが、例えばM. Yamada, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-22, P. 1052, 1989に記載されている。これに対し本発明の光ヘッドでは、波状形状構造を有する第1の反射部材15を具えるDFBレーザ11を用いているので、発振縦モードが1本で不動であるので、戻り光によるモードホッピング雑音は生じない。

【0031】

図2に示した本発明の光ヘッドの第2の実施例のように、光記録媒体25から反射されるレーザ光を出射窓22aを経てDFBレーザ11へ戻し、DFBレーザで増幅されて第3の反射部材23を経て後方に射出されるレーザ光をDFBレーザとは別個の光検出器31で受光して再生信号を取り出すようにした光ヘッドにおいても、上述したところと同様の作用効果が得られる。さらに、このようにDFBレーザ11とは別に光検出器31を設ける場合には、DFBレーザ11への電流注入用導線24および25と、再生信号を出力する出力端子とが電氣的に絶縁されているので、さらに安定したレーザ動作が得られるという利点もある。

【0032】

本発明は上述した実施例にのみ限定されるものではなく、幾多の変更や変形が

可能である。例えば、上述した D F B レーザ 1 1 は単なる一例であり、周知の種々の構造を有するものとすることができる。また、波形状構造を有する第 1 の反射部材 1 5 の周期構造は、波状のものに限られるものではなく、例えば方形波状の周期構造を有するものとすることができる。ただし、どのような周期構造でも、それを 3 角関数でフーリエ級数展開した場合の、波状波形成分が D F B としての意味を持つので、本明細書ではこのような周期構造を総称して波形状構造と称している。

【 0 0 3 3 】

【発明の効果】

上述したように、本発明による光ヘッドにおいては、波形状構造を有する第 1 の反射部材 1 5 と、微小開口の出射窓 2 2 a を有する第 2 の反射部材 2 0 と、これとは反対側の端面に設けられた第 3 の反射部材 2 3 を有する分布帰還型レーザ 1 1 を用い、出射窓から出射されるレーザ光を、出射窓の近接場に配置した光記録媒体へ照射するようにしたので、戻り光があってもレーザ動作を安定とすることができ、きわめて高密度の記録を行うことができる。また、再生の場合には、光記録媒体で反射されるレーザ光を出射窓を経て D F B レーザへ入射させ、このような戻り光によって発振しきい値電流が変化し、これによりレーザ内部の光子数が変化し、電流注入電極 1 7 および 1 9 間の電圧が変化するので、これを電圧変化検出回路 2 8 で検出したり、第 3 の反射部材 2 3 から出射されるレーザ光の強度が変化するので、これを光検出器 3 1 で検出することにより高感度で情報信号の再生が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、本発明による光ヘッドの第 1 の実施例を示す線図的な断面図である。

【図 2】 図 2 は、本発明による光ヘッドの第 2 の実施例を示す線図的な断面図である。

【図 3】 図 3 は、本発明による光ヘッドの第 3 の実施例を示す線図的な断面図である。

【図 4】 図 4 は、第 2 の実施例の検出感度特性を、ファブリィペロー共振器と

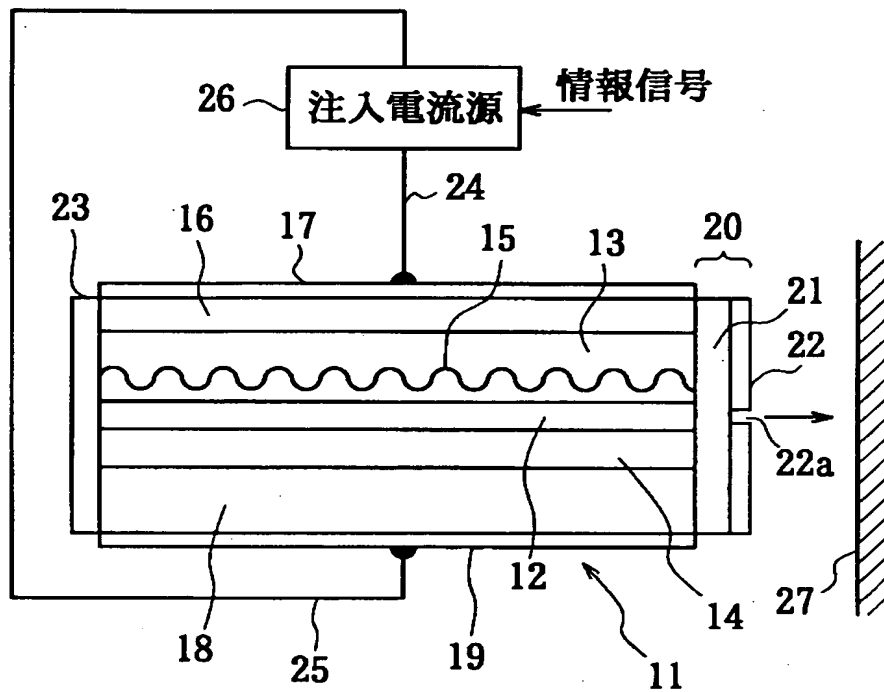
比較して示すグラフである。

【符号の説明】

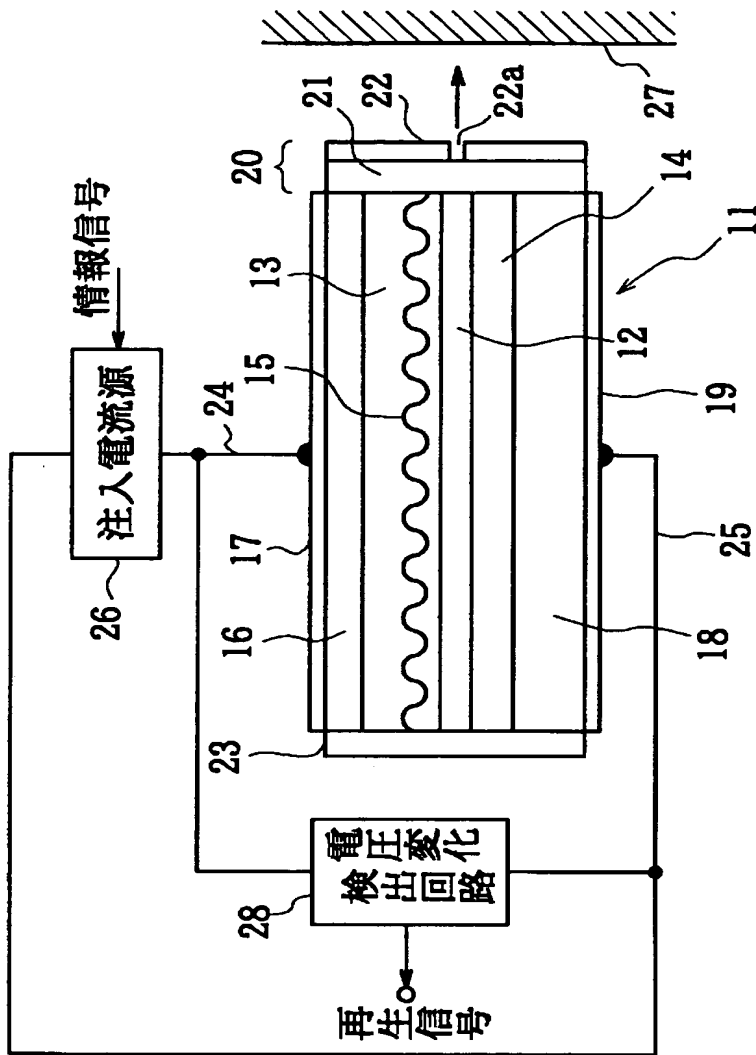
11 DFBレーザ、 12 活性層、 13、14 クラッド層、 15 波
状形状構造を有する第1の反射部材、 16 電極接続層、 17 電極、 1
8 基板、 19 電極、 20 第2反射部材、 21 誘電体層、 22
金属膜、 22a 出射窓、 23 第3の反射部材、 24、25 導線、 2
6 注入電流源、 27 光記録媒体、 28 電圧変化検出回路、 31 光
検出器、 32 基板、 33 光吸収層、 34 キャップ層、 35、36
電極

【書類名】 図面

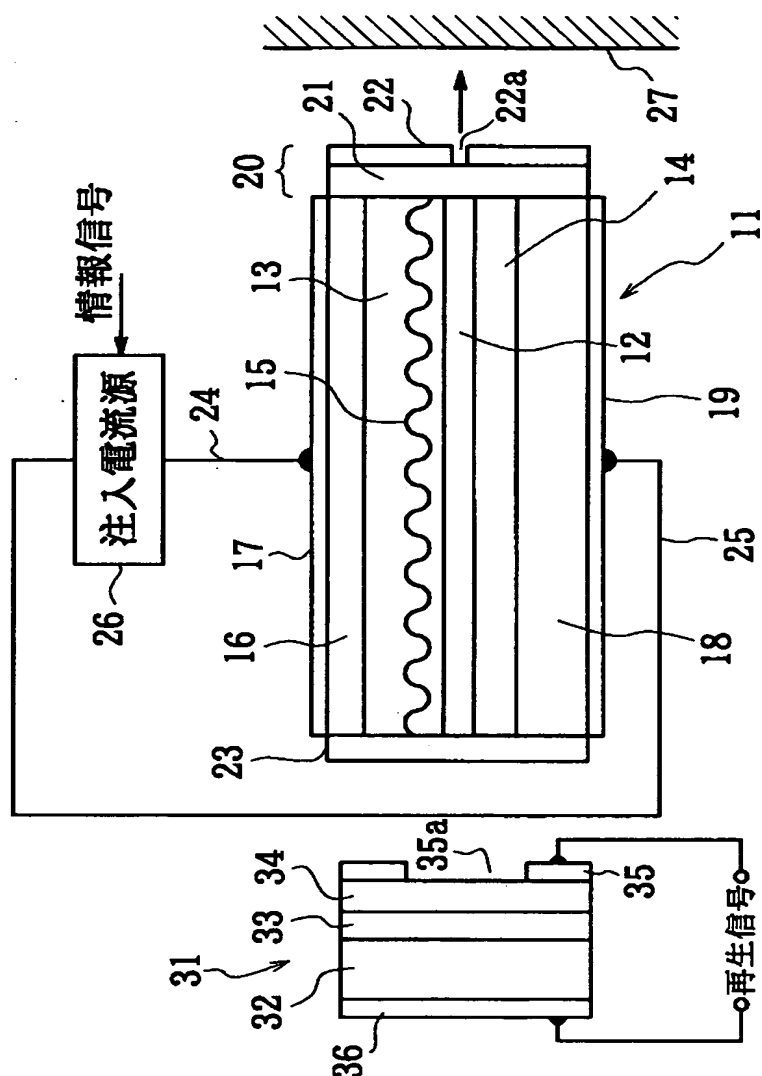
【図 1】



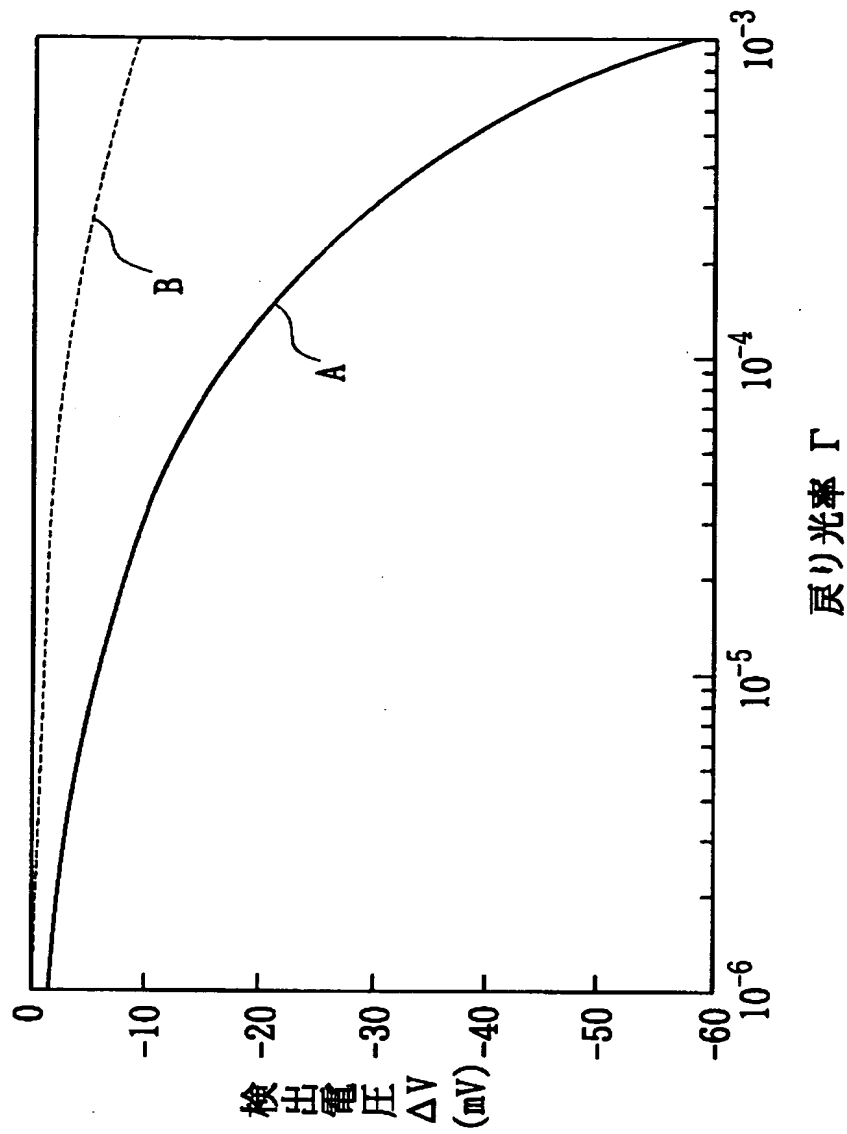
【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 簡単な構成でありながら、情報を光密度で光記録媒体へ記録し、高密度で記録された情報を高感度で読み取れる光ヘッドを提供する。

【解決手段】 クラッド層 1 3、1 4 で活性層 1 2 を挟み、一方のクラッド層中の活性層に近接して周期的な波状形状構造を有する第 1 反射部材 1 5 を形成し、一方の端面に微小開口の出射窓 2 2 a を形成した金属膜 2 2 を含む第 2 反射部材 2 0 を形成し、他方の端面に多層誘電体膜で第 3 反射部材 2 3 を形成した分布帰還型レーザ 1 1 の前記出射窓から射出される情報で強度変調されたレーザ光を近接場に配置した光記録媒体 2 7 に照射して記録を行う。光記録媒体で反射されるレーザ光を前記出射窓を経て分布帰還型レーザへ戻し、電流注入電極間に生じる電圧変化を検出して記録情報を再生するか、戻り光を分布帰還型レーザで増幅し、前記第 3 反射部材から出射されるレーザ光を光検出器で受光して再生する。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名	ティーディーケイ株式会社